

マイクロ・ナノスケールの表面構造物によるふく射性質の制御

山田 純
芝浦工業大学

牧野道場

スペクトル機能性ふく射の制御技術
の開発をめざす分光熱工学のアプローチ
(科学研究費補助金、基盤研究(A)一般)

- 牧野俊郎先生（代表）ほか（京都大学）
- 花村克吾先生（東京工業大学）
- 宮崎康次先生（九州工業大学）
- 山田純（芝浦工業大学）

マイクロ・ナノスケール ここだけの定義

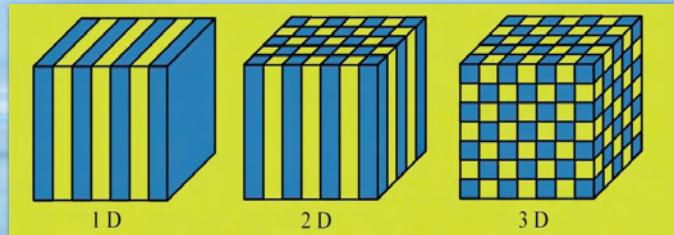
- 「ナノ領域」の定義
 - 熱力学の基本である「局所平衡の概念」が成立しない時空間領域
- ふく射の波動性を考慮する必要のあるスケール
 - 可視光（サブミクロン）、赤外線（ミクロン）程度より狭い領域

周期的微細構造を有する、あるいは、薄膜をもつ表面のふく射性質

- 特徴
 - ふく射の波動性が際だつ
(干渉が生じやすい・・観察されやすい)
- 狹い
 - 干渉により、そのふく射性質を制御できる可能性がある。

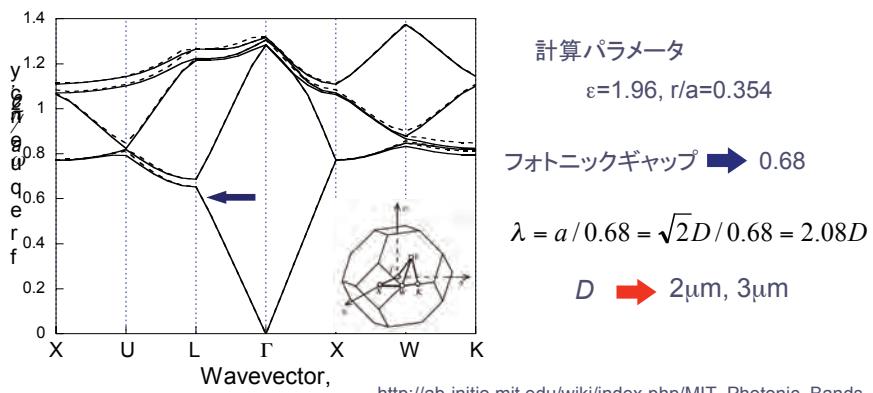
フォトニック結晶（近い研究）

- フォトニック結晶による光伝播の制御
 - 多層干渉膜（1次元）
 - フォトニックファイバー、光スイッチ、光変調器などの光デバイス



MIT Photonic Band (MPB) 宮崎先生

シリカ粒子による最密構造(FCC)における光の分散関係



「フォトニック結晶」の研究との違い

- フォトニック結晶の研究では、
 - 対称な面上での性質を主に議論
 - 表面が無い
 - 入射波がある
- 我々の関心
 - どう見えるか？
(表面がある。見る方向はいろいろ)
 - 放射されるふく射は？

周期的微細構造をもつ表面の反射性質について



周期的微細構造による発色の例

- デザインツール
- 微細加工技術あるいは自己組織化利用した化学プロセスを利用した微細構造の構築



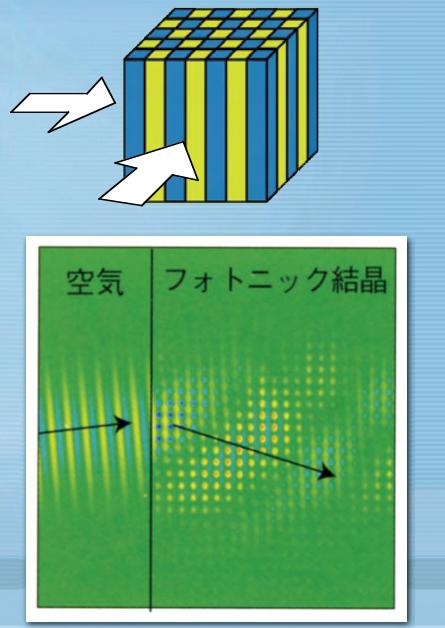
周期的微細構造をもつ表面ふく射性質を予測するための解析手法の確立

これまでの電磁波解析例

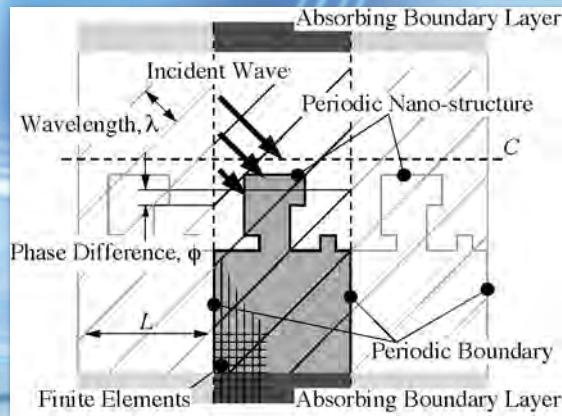
- FDTD法が主流
 - 表面を扱った例は少ない。
 - 垂直入射
 - 狹い領域



周期境界導入の難しさ



解析モデル



- Maxwell Equations

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$



- Helmholtz Equation

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0$$

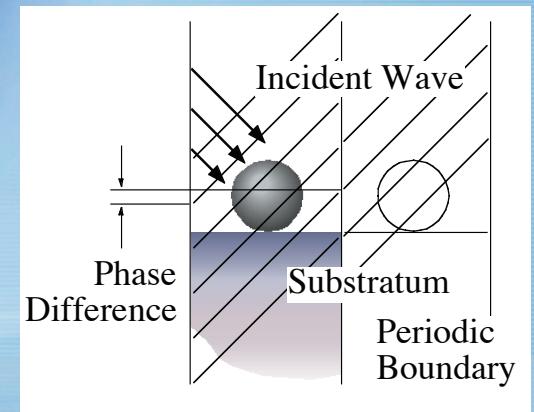
$$k = 2\pi n / \lambda_0$$

周期境界導入の問題点

- 電磁波の電解強さが、対応する境界上で位相差をもつ



Blochの定理



有限要素解析

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} \left[-\frac{1}{\mu_r} \nabla W(\mathbf{r}) \cdot \nabla E_z^{sca}(\mathbf{r}) + k_0 \epsilon_r W(\mathbf{r}) E_z^{sca}(\mathbf{r}) \right] ds \\ & + \frac{1}{\mu_r} \int_C W(\mathbf{r}) [\mathbf{n} \cdot \nabla E_z^{sca}(\mathbf{r})] dl = \iint_{\Omega} W(\mathbf{r}) f(\mathbf{r}) ds \end{aligned}$$

$$\text{where } f(r) = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{\mu_r} \nabla E_z^i \right) - k_0^2 \epsilon_r E_z^i$$

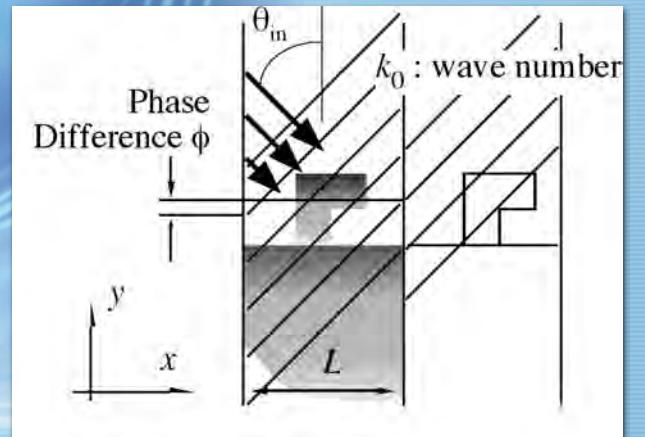
E_z^{sca} : electric field intensity of scattered wave

E_z^i : electric field intensity of incident wave

W : weighting function

Ω : computational domain

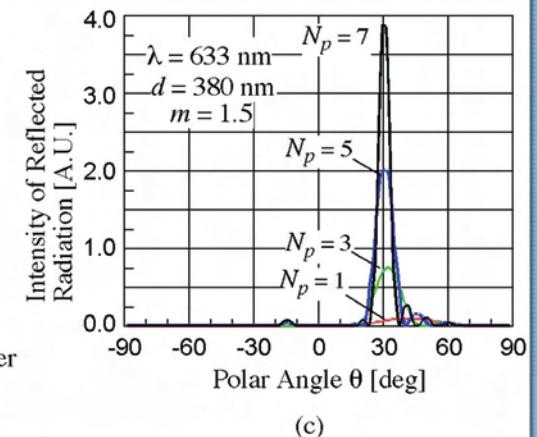
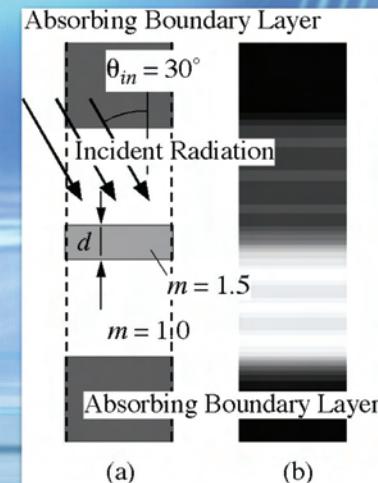
Blochの定理



$$E_z^{sca}(x, y) = \exp(-jk_0 \sin \theta_{in} \cdot x) V(x, y)$$

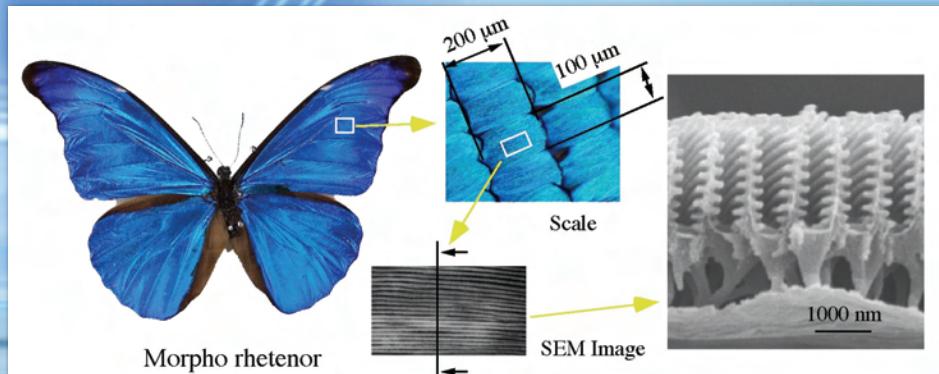
$V(x, y) = V(x + L, y)$: periodic function

解析手法の妥当性の検討

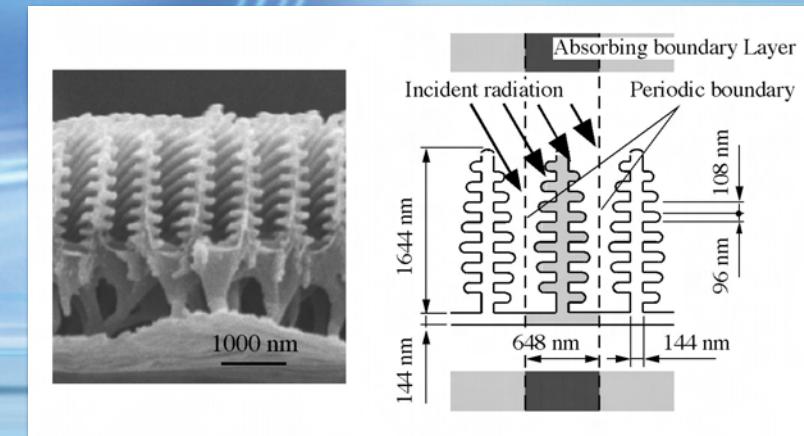


平行平板による光の反射・透過

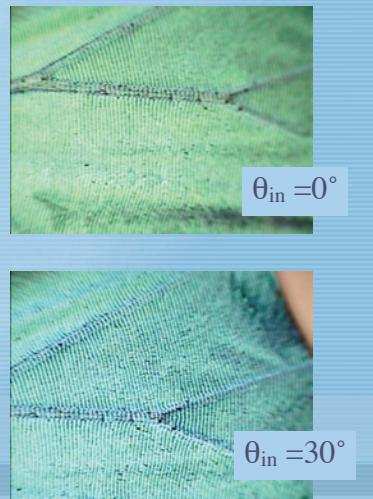
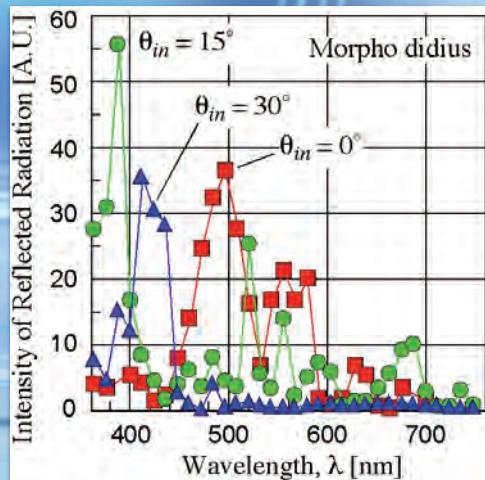
Morpho蝶鱗粉とその微細周期構造



Morpho蝶鱗粉の解析モデル



解析結果および観察結果



研究背景 (宮崎先生)

■ 表面微細周期構造

熱ふく射特性の波長選択的制御

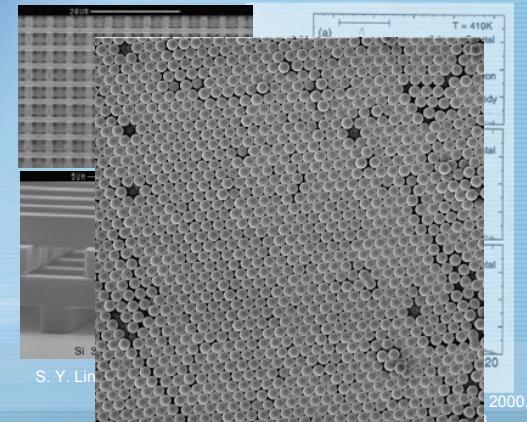
■ 微細加工技術

大面積への作製は困難

■ コロイド結晶

誘電体微小球を配列した構造

大面積に素早く容易に作製できる

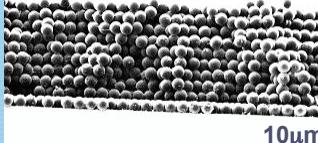


結晶構造

走査型イオン顕微鏡
(JFIB-2300, SII)

■ 単一粒径粒子層を積層

2μmと3μmでそれぞれ3, 5, 8, 10層



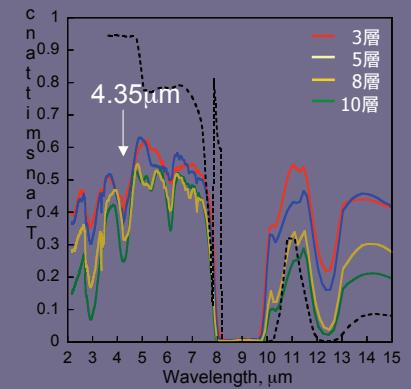
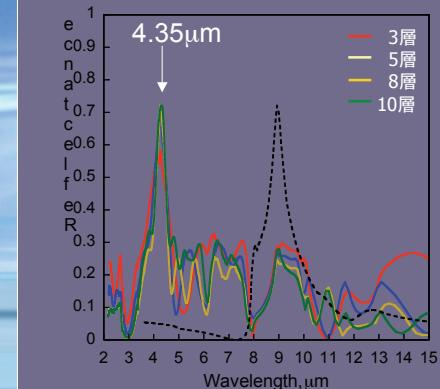
■ 異径粒子層を積層

3μm-10層
2μm-10層

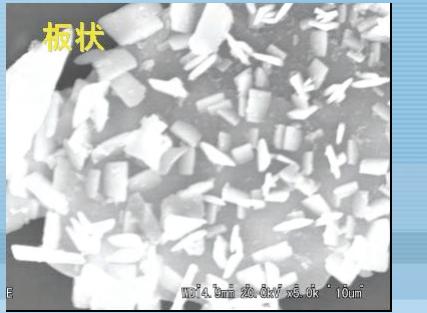
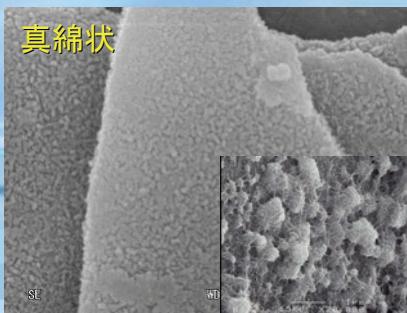
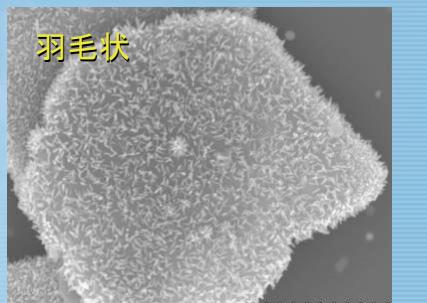
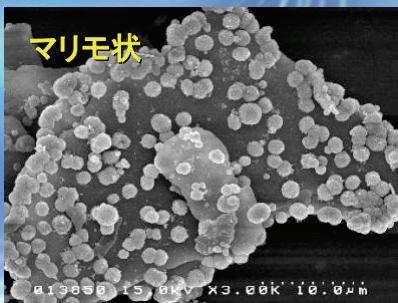
最密構造

測定結果

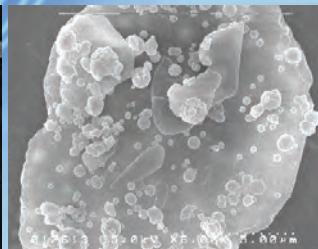
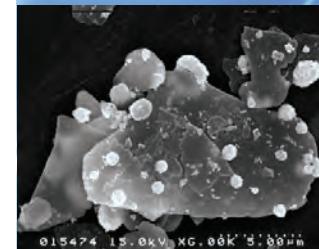
粒径: 2μm



複合粉体（資生堂）



被覆率の制御（資生堂）



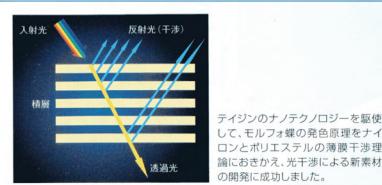
ca 3 %

ca 9 %

ca 30 %

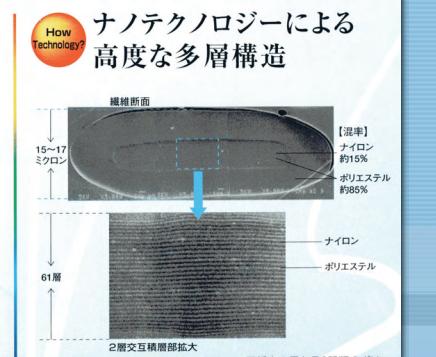
The covering area

Morphotex (帝人)



テイジンのナノテクノロジーを駆使して、モルフォ蝶の発色原理をナイロンとポリエチルの薄膜干涉理論におきかえ、光干渉による新素材の開発に成功しました。

ナノテクノロジーによる高度な多層構造



Why Ecology?

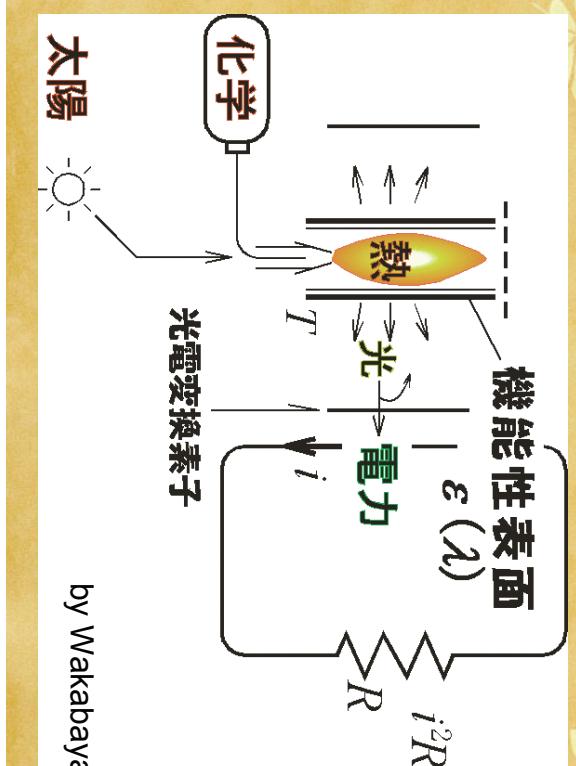
人に、地球にやさしい

モルフォテックスは光発色繊維のため、染色や顔料が不要です。染色工程を経ないためにエネルギーの消費を抑え、産業廃棄物排出の削減にもつながります。



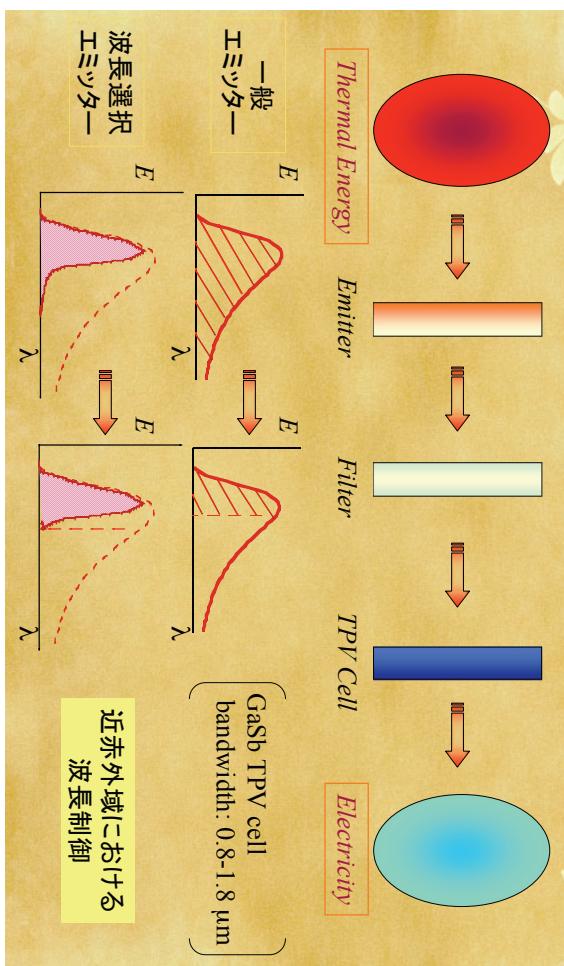
周期的微細構造をもつ表面の放射性質について

もし、熱ふく射が制御できれば…

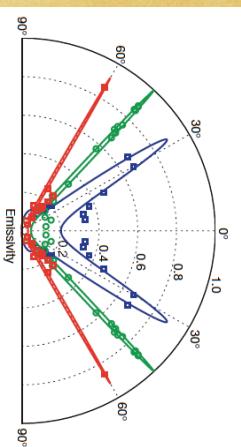
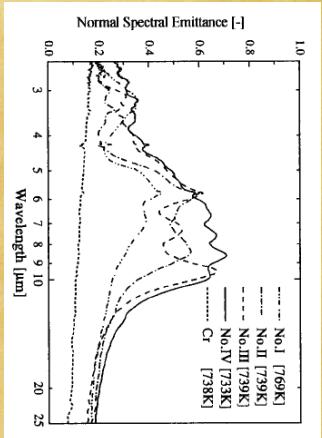


TPV (Thermophotovoltaic) system

by Kameya

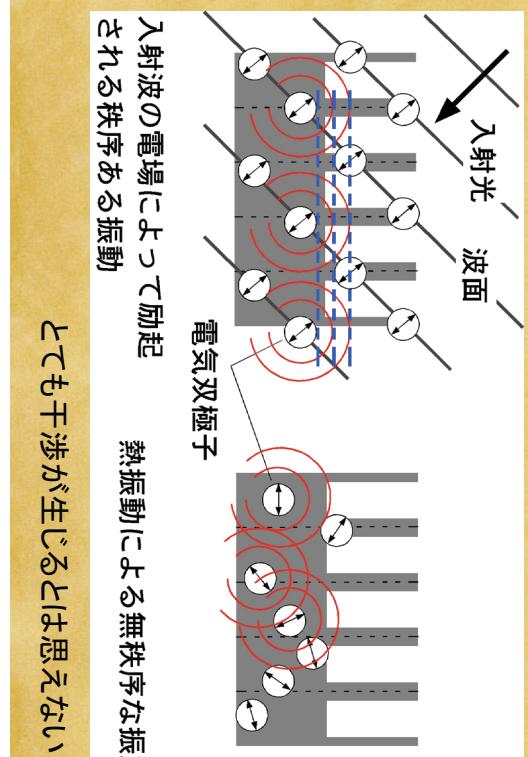


それぞれの背景 空洞共鳴、可干渉長さ

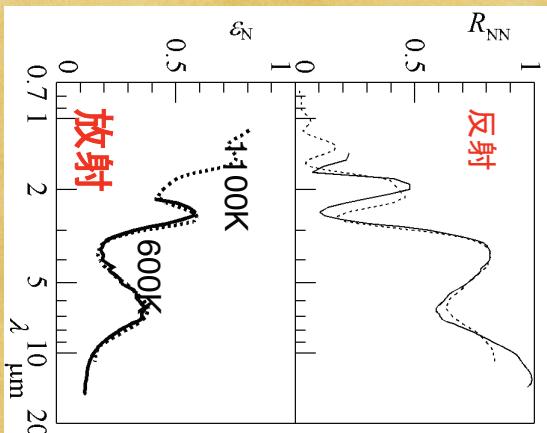


- 円山らの実験、解析(格子構造)
- 波長依存性, Applied Physics Letter (2001)
- J-J Greffetらの研究(溝構造), Nature (2002)
- 干渉の結果と見られる指向性、波長依存性
- 牧野、若林らの実験(溝構造)
- 伝熱シンポジウム (2005)
- 伝熱シンポジウム (2005)
- 龜谷、花村らの解析、最近の実験(格子構造)
- 伝熱シンポ、熱工学コンファレンス (2005)
- 山田, 2005年熱物性シンポ
- 龜谷, 花村, 2006年伝熱シンポ

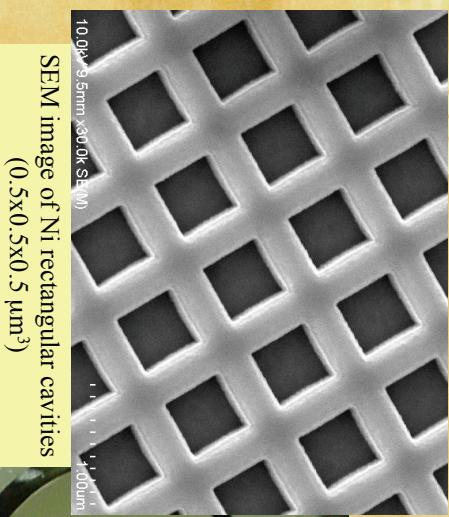
ふく射の干渉について — 反射と放射の違い —



牧野らの実験 (薄膜系)



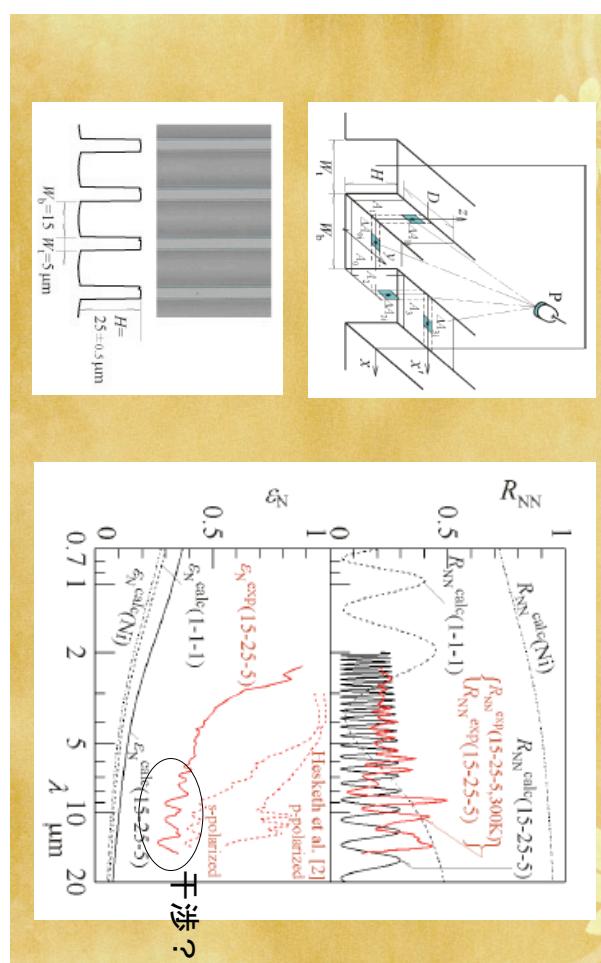
亀谷, 花村らの実験 Ni エミッター



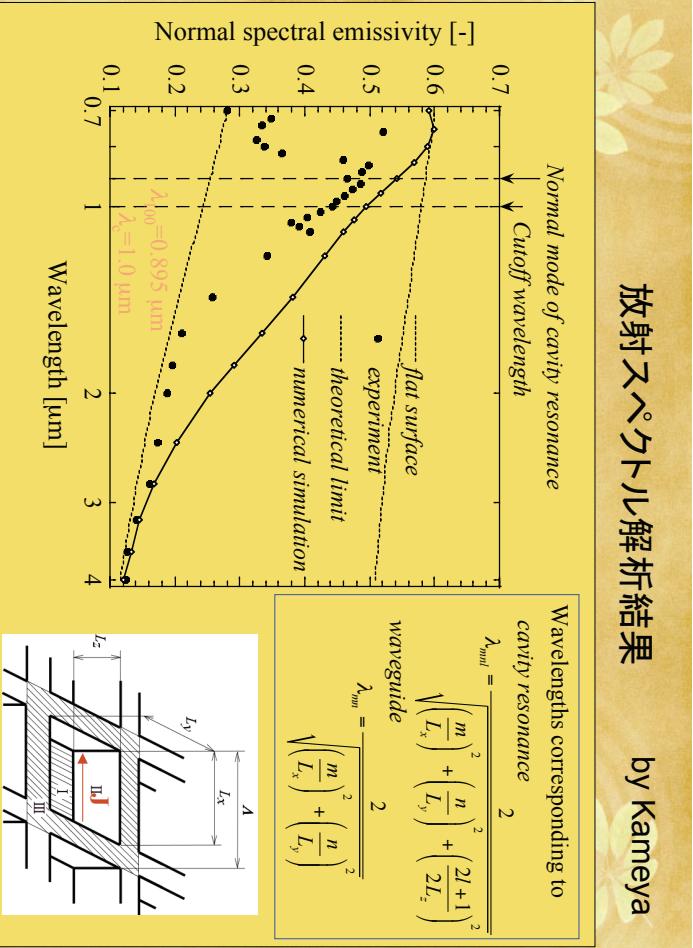
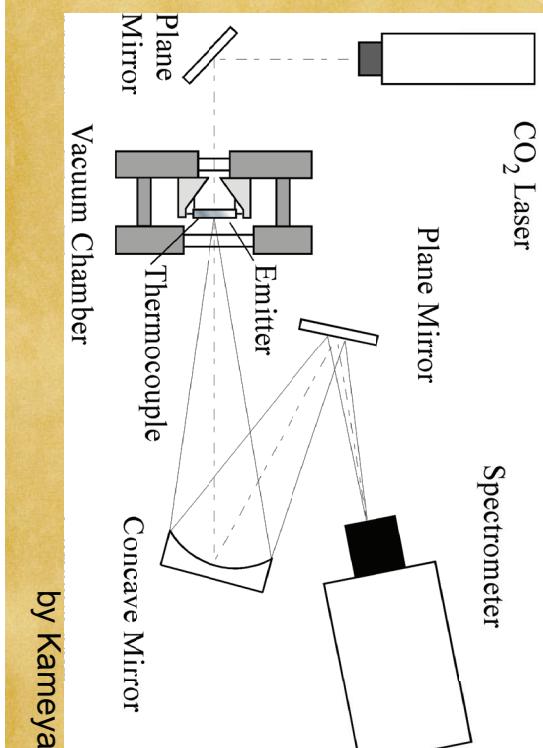
Size of substrate: $\phi 25 \text{ mm}$

Microstructured surface: $2.0 \times 2.0 \text{ mm}^2$

牧野らの実験(格子系)

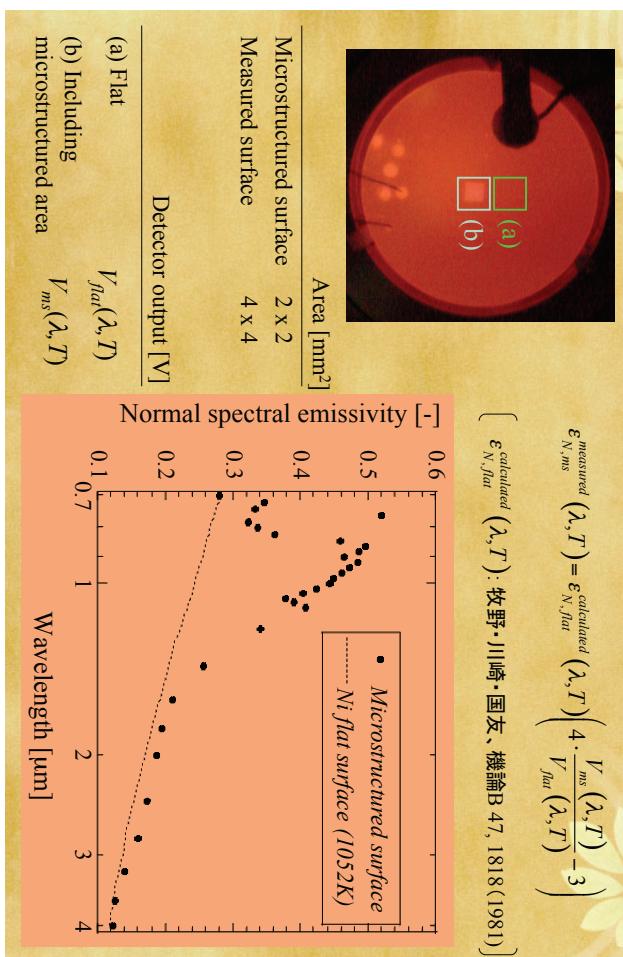


実験装置



垂直単色放射率の計測結果

by Kameya



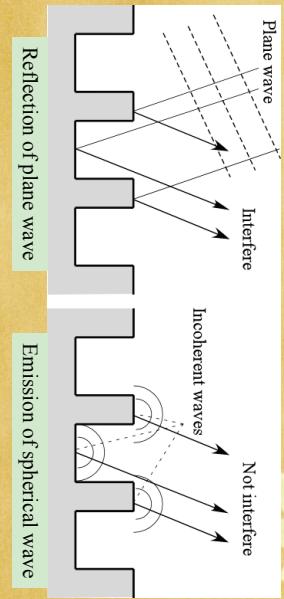
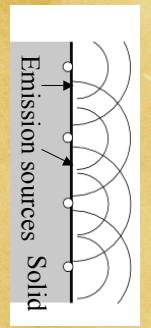
解析的検討について

- 干涉のメカニズムの検討
- 機能性表面のデザインツール
→ 大面積の機能性表面の実現

現状

- 解析ごとに異なる結果？
- 十分に実験結果を予測できていない
- 放射源の与え方
- 遠方電界への展開
- 複雑形状への適応性

亀谷, 花村らの解析 キャビティ内の共鳴(干渉)



Maxwell's equations

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

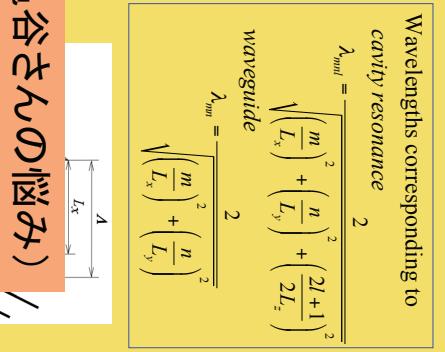
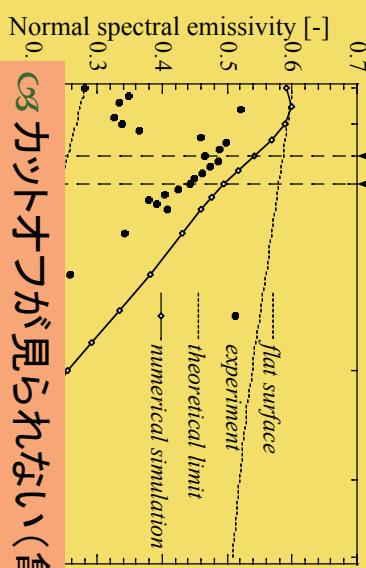
$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}^s + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Emission source

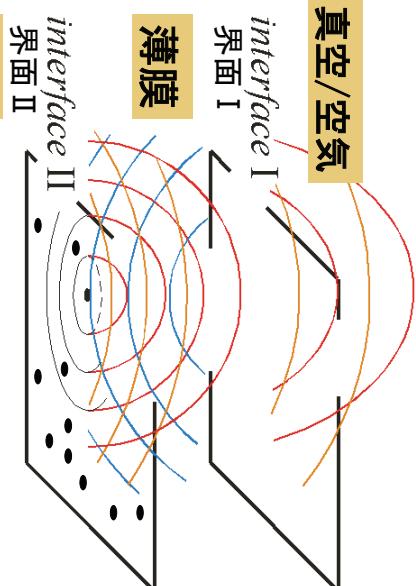
$$\left(\frac{\partial}{\partial t^*} \mp \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_i^*} \right) (E_j^* \pm B_k^*) = 0 \quad \frac{\partial E_i^*}{\partial t^*} + J_i^* = 0$$

$$\text{Poynting vector: } \mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B})$$

Equations solved using CIP method.

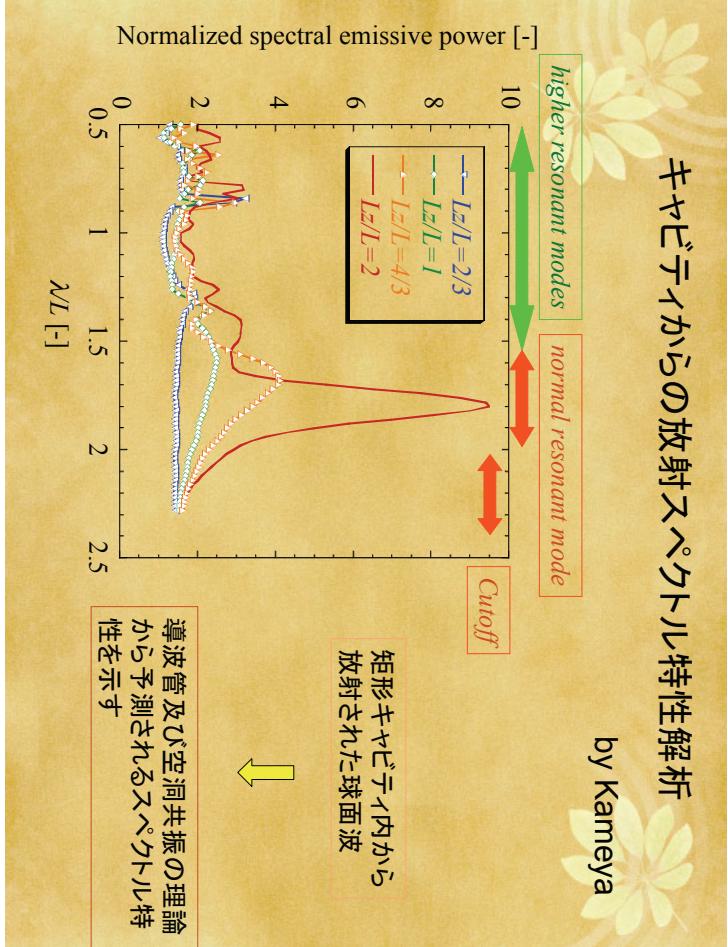


0. カットオフが見られない(亀谷さんの懶み)
0. キャビティ内の波の干涉は考慮しているが、隣接する空洞との干渉は考えていない。



牧野, 若林らの解析

observation
観測点



by Kameya

キャビティからの放射スペクトル特性解析



Electromagnetic field on film surface :

$$\hat{E}_{q0}(\mathbf{r}') = \frac{2\pi}{\exp(-\mathbf{k}_{1,\text{img}} \cdot \mathbf{r}_0)} \sum_{\mathbf{k}_{\text{real}}} \{ E_{q0} \exp(i\hat{\mathbf{k}}_u \cdot \mathbf{r}') (\hat{e}_{q0})' (\hat{t}_{q12})' (\hat{t}_{q00}) \}$$

$$|E_{q0}|^2 = \frac{2\mu\omega}{km} |\langle S_q(\mathbf{r}_0) \rangle| = \frac{1}{(2\pi)^2} 2\mu\omega km n_{q2} m^2 \frac{h}{2} \exp(-2kk_0 r_0) r'^2 \Delta Q_u$$

q : for s- and p-

$S_q(r)$ Polarization vector at point \mathbf{r}_0

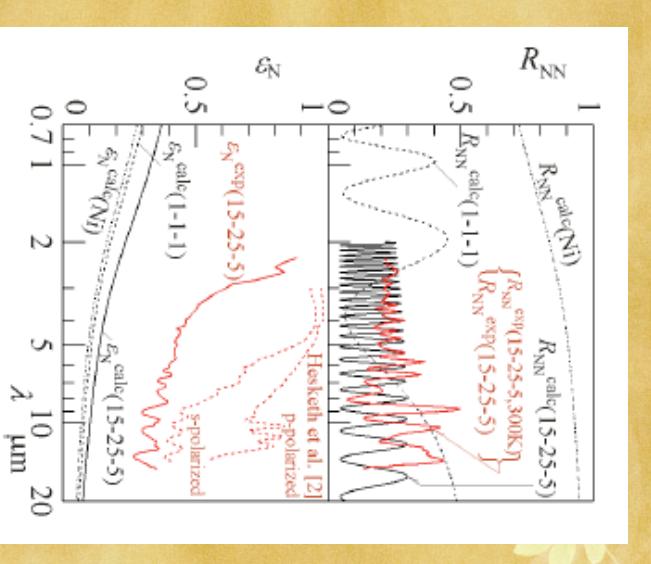
I_B : Intensity of blackbody radiation (Planck)

\hat{r}_{100} , \hat{r}_{012} , \hat{r}_{021} : Fresnel' s complex coefficients of refraction and transmission

Emittance : $\mathcal{E}_{(\text{s+p})\text{,film}}(\lambda, \theta_0)$

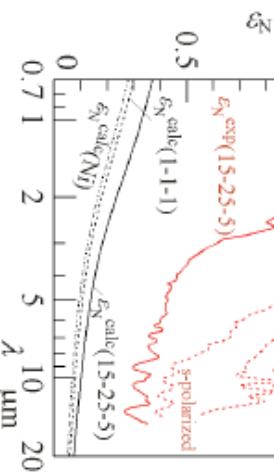
$$\text{放射率} = \frac{\cos\theta_0}{\cos^3\theta_1} \frac{k^2 n}{2} \left\| \sum_q \sum_l \left\{ \sqrt{\epsilon_{q2}(\lambda)} \frac{\cos\theta_{il}}{2l+1} e_q \frac{\exp(i\hat{\mathbf{k}}_u \cdot \mathbf{r}'_l)}{|\mathbf{k}|_{\text{real},l}} (\hat{t}_{q00})' (\hat{t}_{q12})' (\hat{t}_{q00}) \right\} \right\|^2$$

$T=700\text{ K}$
$d=0.3\text{ }\mu\text{m}$
$\hat{n}=2.0+i0.01$: (=const.) ... 薄膜
$\hat{n}_2=\hat{n}_2(\lambda, T)=n_2+ik_2$: ref.[Makino et al.] ... 下地
$\theta_0=15^\circ$



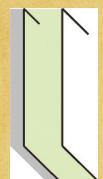
• 実験に見られる干渉が解析に見られない

格子系



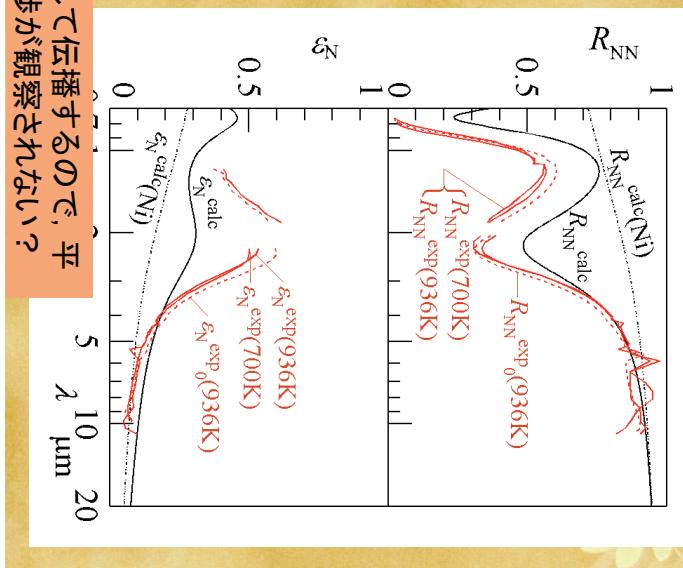
by Wakabayashi

薄膜系



by Wakabayashi

放射する射は球面波として伝播するので、平面波のように明確な干渉が観察されない？



有限要素法による山田のモデル

Absorbing boundary Layer

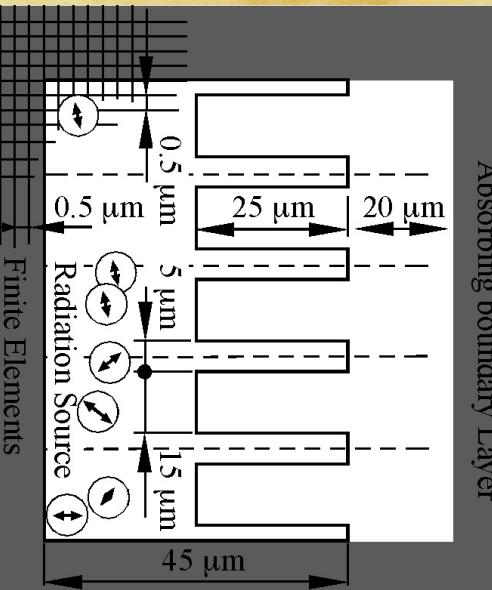
Maxwell Equations

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$



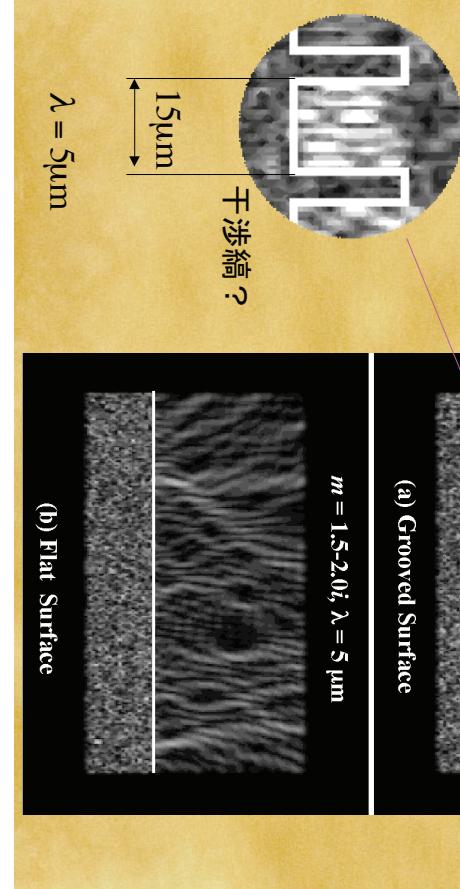
$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0$$

$$k = 2\pi m/\lambda$$

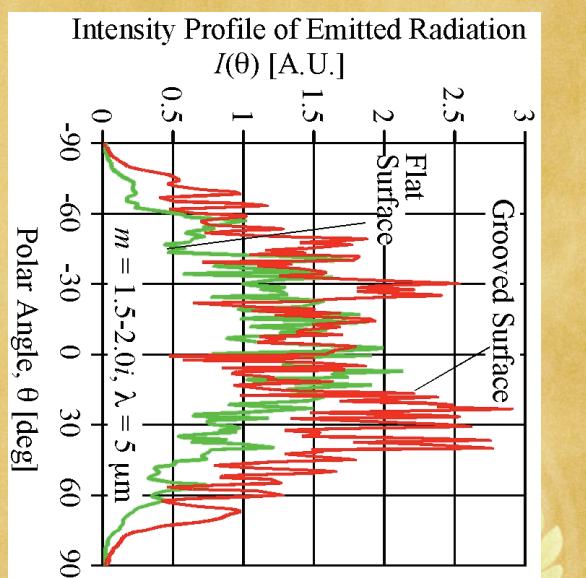
近接電場

電界強さの絶対値 $|E_z|$

$$m = 1.5-2.0i, \lambda = 5 \mu\text{m}$$



遠方電場



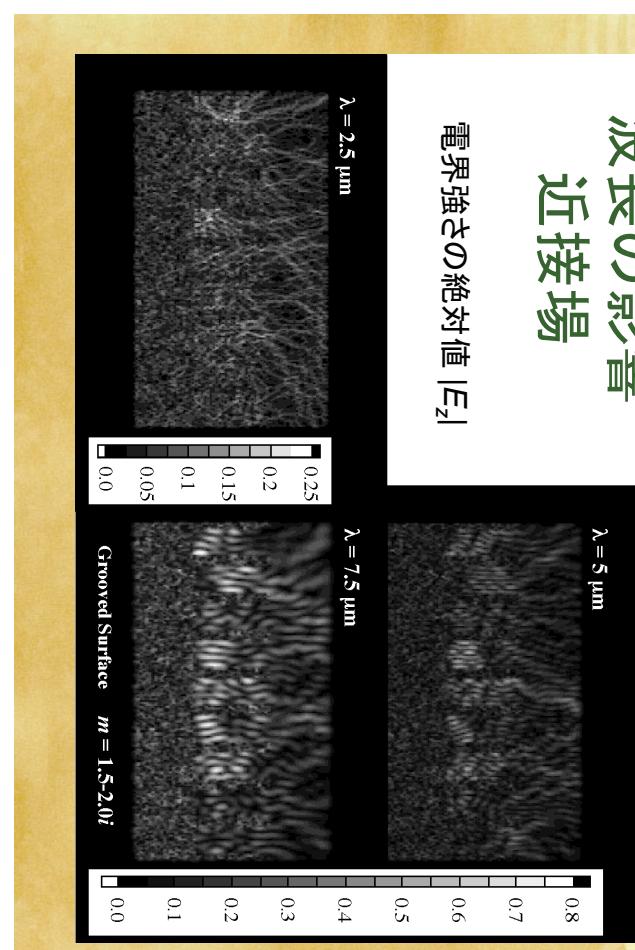
ランダムに振動する電気双極子を想定し、試行ごとに異なる振動を与える、それらの平均を取る。

重要な問題
これまでの解析手法では、金属の指向放射性が表現できていない

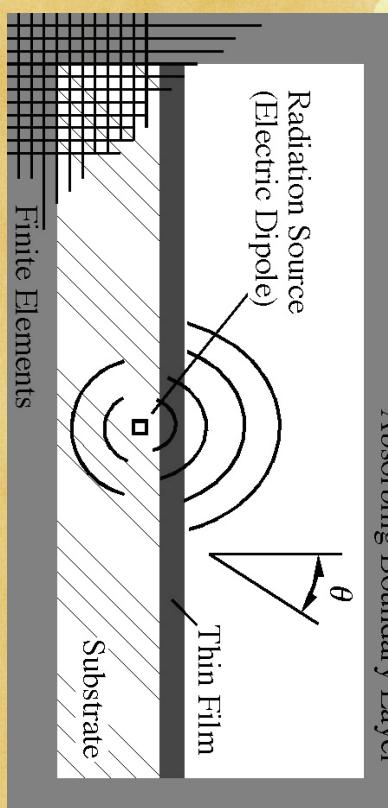
波長の影響 近接場

電界強さの絶対値 $|E_z|$

$$\lambda = 5 \mu\text{m}$$

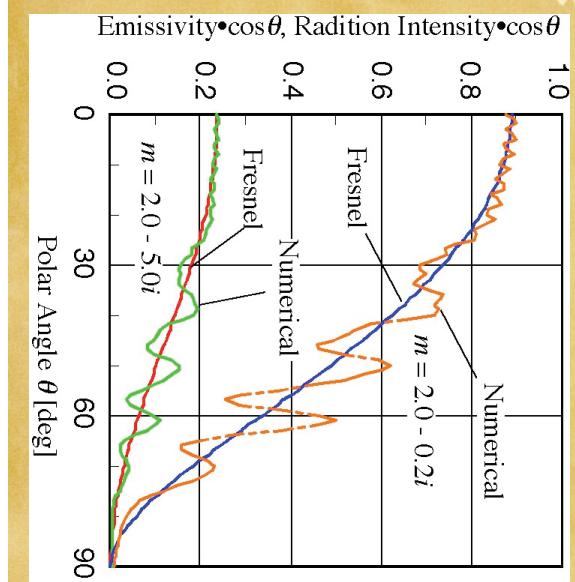


重ね合わせ手法の変更

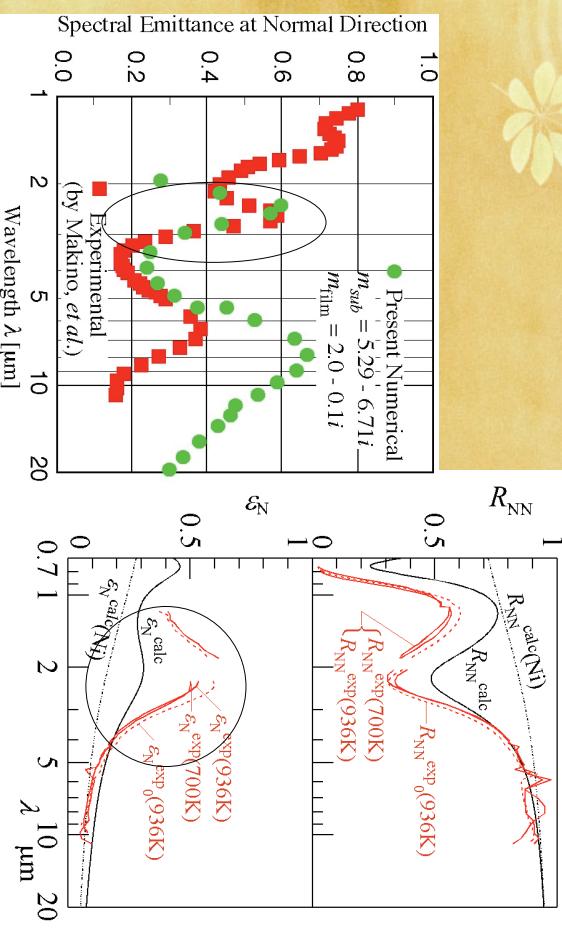


単一の電気双極子から放射されるふく射を、双極子の位置を変えながら、ふく射強さ(intensity)のレベルで重ね合わせる。
→ 「瞬間ごとの放射ふく射の時間平均をとる」

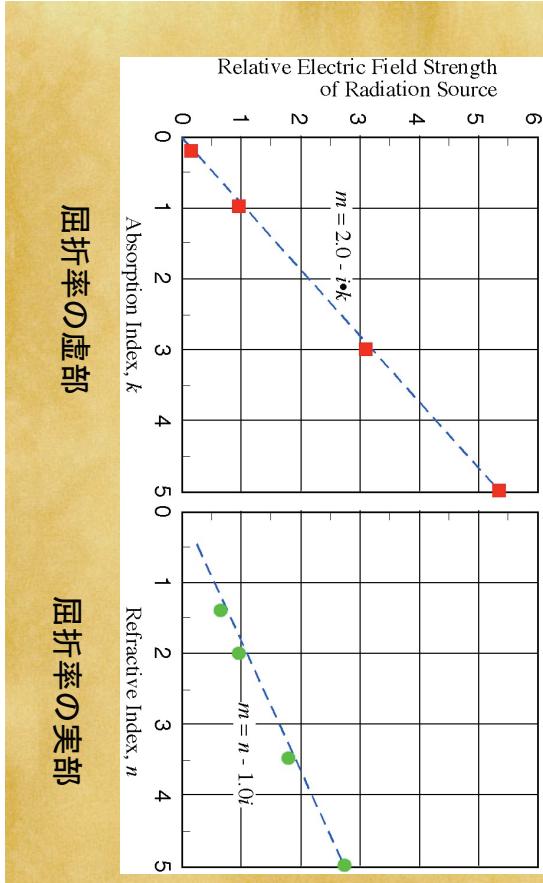
平滑な金属表面の指向性放射率 薄膜のない場合(妥当性の確認)



牧野, 若林らの実験結果との比較



放射源の電場強さと複素屈折率の関係



私自身のまとめ

ふく射の放射性質を予測するための有限要素解析を提案した。その結果、

平坦な金属面からの放射性質を予測することができた。

報告されている実験結果と比較して、薄膜を持つ表面の放射の干渉がある程度予測できた。

今後の課題

- プランクの放射則と関連
- 高屈折率基板への対応
- TMモード(p偏光)の確認

放射性質全体のまとめ

- 周期的な微細構造、あるいは、薄膜をもつ表面のふく射性質に関しては、部分的には理解されている。
- 未だ、J-J Greffetらの、溝構造について得られたふく射性質は理解できていない。
- 牧野、若林らの薄膜系の放射性質についても、十分に理解されていない。
結論として、隣接の複数の双極子(は、同期して振動し、それらの放射するふく射)は互いに干渉的になるかもしれない。